

[1]陈雪飞,刘玉存,柴涛,等.化学腐蚀法制备纳米多孔硅及其表面形貌表征[J].火炸药学报,2012,(6):86-88.

CHEN Xue-fei, LIU Yu-cun, CHAI Tao, et al. Preparation of Nanometer Porous Silicon by Chemical Etching Method and Its Surface Morphology Characterization [J]. , 2012, (6):86-88.

[点击复制](#)

导航/NAVIGATE

[本期目录/Table of Contents](#)

[下一篇/Next Article](#)

[上一篇/Previous Article](#)



工具/TOOLS

[引用本文的文章/References](#)

[下载 PDF/Download PDF\(1187KB\)](#)

[立即打印本文/Print Now](#)

[导出](#)

统计/STATISTICS

摘要浏览/Viewed

全文下载/Downloads 177

评论/Comments 32



化学腐蚀法制备纳米多孔硅及其表面形貌表征

《火炸药学报》[ISSN:1007-7812/CN:61-1310/TJ] 卷: 期数: 2012年第6期 页码: 86-88 栏目: 出版日期: 2012-12-29

Title: Preparation of Nanometer Porous Silicon by Chemical Etching Method and Its Surface Morphology Characterization

作者: 陈雪飞; 刘玉存; 柴涛; 袁俊明
中北大学化工与环境学院

Author(s): CHEN Xue-fei; LIU Yu-cun; CHAI Tao; YUAN Jun-ming

关键词: 材料科学; 多孔硅粉; 表面形貌; 含能材料; 化学腐蚀法

Keywords: -

分类号: -

DOI: -

文献标志码: A

摘要: 采用化学腐蚀法制备了纳米多孔硅粉。利用扫描电子显微镜对多孔硅粉的表面形貌进行了表征。结果表明, 在HNO₃浓度、反应时间和HNO₃滴加时间3种因素中, HNO₃浓度对硅粉的腐蚀效果影响最大; 浓度过高或者较低时, 均不能获得良好的硅粉形貌。

HNO₃质量分数以20%~25%为宜。反应时间对硅粉结构和形貌的影响比硝酸的滴加速率大。在较低HNO₃浓度条件下, 延长反应时间对硅粉进行腐蚀更为有效。

Abstract: -

参考文献/References:

相似文献/References:

- [1]王昕.美国不敏感混合炸药的发展现状[J].火炸药学报,2007,(2):78.
- [2]田广丰,康建成,胥会祥,等.小型推进剂管状装药药形尺寸数字化检测技术[J].火炸药学报,2006,(4):61.
- [3]王海鹰,李斌栋,吕春绪,等.硼酸酯表面活性剂的研究及应用[J].火炸药学报,2006,(3):36.
- [4]赵省向,戴致鑫,张成伟,等.DNTF及其低共熔物对PBX可压性的影响[J].火炸药学报,2006,(3):39.
- [5]王保国,张景林,陈亚芳,等.含超细高氯酸铵核-壳型复合材料的制备[J].火炸药学报,2006,(3):54.
- [6]杨光成,聂福德,曾贵玉.超细TATB-BTF核-壳型复合粒子的制备[J].火炸药学报,2005,(2):72.
- [7]谭武军,李明,黄辉.RDX和HMX晶体压制方程的对比研究[J].火炸药学报,2007,(5):8.
- [8]王昕,彭翠枝.国外六硝基六氮杂异伍兹烷的发展现状[J].火炸药学报,2007,(5):45.
- [9]陈胜,刘云飞,姚维尚.组分对高能HTPB推进剂燃烧性能和力学性能的影响[J].火炸药学报,2007,(5):62.
- [10]唐维,李明,庞海燕,等.修正时间硬化理论的PBX蠕变模型及其应用[J].火炸药学报,2007,(6):1.

备注/Memo: -
